- (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro
- MIPO OMPIZE



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 20. September 2001 (20.09.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/68625 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: C07D 307/60
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP01/02440
- (22) Internationales Anmeldedatum:

5. März 2001 (05.03.2001)

- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität: 100 12 825.4 16. März 2000 (16.03.2000) DE
- (71) Anmelder: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 [DE/DE]; 51368 Leverkusen (DE). BAYER CORPORATION [US/US]; 100 Bayer Road, Pittsburgh, PA 15205
 (US).
- (72) Erfinder: FALBE, Volker; Funckstr. 60, 42115 Wuppertal (DE). KULKARNI, Shekhar, V.; 6119 Parkhill, Shawnee, KS 66216 (US).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: BAYER AKTIENGE-SELLSCHAFT; 51368 Leverkusen (DE).

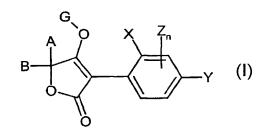
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

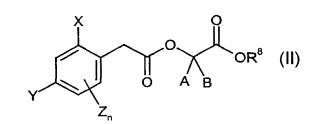
Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\(\tilde{u}\)r \(\tilde{A}\)nderungen der Anspr\(\tilde{u}\)che geltenden
 Frist; Ver\(\tilde{o}\)ffentlichung wird wiederholt, falls \(\tilde{A}\)nderungen
 eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF SPIROCYCLIC TETRONIC ACID DERIVATIVES
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SPIROCYCLISCHEN TETRONSÄUREDERIVATEN





- (57) Abstract: The invention relates to a novel method for the production of compounds of formula (I), by reaction of compounds of formula (II) with a base and compounds of formula (III), where X, Y, Z, n, G, A, B, R¹, R⁸ and Hal have the given meanings.
- (57) **Zusammenfassung:** Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel (I) durch Umsetzung von Verbindungen der Formel (II) mit einer Base und Verbindungen der Formel (III) in welcher X, Y, Z, n, G, A, B, R¹, R⁸ und Hal die oben angegebene Bedeutung haben.



Verfahren zur Herstellung von spirocyclischen Tetronsäurederivaten

Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Verfahren zur Herstellung bekannter spirocyclischer Tetronsäurederivate.

5

Bekannt ist die mehrstufige Synthese spirocyclischer Tetronsäurederivate (EP-A-528 156).

Es wurde gefunden, dass man Verbindungen der Formel (I)

10

in welcher

X für Alkyl, Halogen, Alkoxy oder Halogenalkyl steht,

15

- Y für Wasserstoff, Alkyl, Halogen, Alkoxy oder Halogenalkyl steht,
- Z für Alkyl, Halogen oder Alkoxy steht,

20

n für eine Zahl von 0 bis 3 steht, oder wobei die Reste X und Z gemeinsam mit dem Phenylrest an den sie gebunden sind, den Naphthalinrest der Formel

in welchem Y die oben angegebene Bedeutung hat,

A für einen jeweils gegebenenfalls substituierten Rest aus der Reihe Alkyl, Alkenyl, Alkoxyalkyl, Polyalkoxyalkyl und Alkylthioalkyl, für jeweils gesättigtes oder ungesättigtes und gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl oder Heterocyclyl oder für jeweils gegebenenfalls durch Halogen, Alkyl, Halogenalkyl, Alkoxy, Halogenalkoxy, Cyano oder Nitro substituiertes Aryl, Arylalkyl oder Hetaryl steht,

B für Alkyl oder Alkoxyalkyl steht oder

A und B gemeinsam mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind für einen gesättigten oder ungesättigen, gegebenenfalls substituierten Carbocyclus oder Heterocyclus stehen,

15

10

5

R¹ für jeweils gegebenenfalls durch Halogen substituiertes Alkyl, Alkenyl, Alkoxy, Alkenyloxy, Alkoxyalkyl, Alkylthioalkyl, Polyalkoxyalkyl oder gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl, das durch Heteroatome unterbrochen sein kann, gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder Phenoxy, gegebenenfalls substituiertes Phenylalkyl oder Phenylalkyloxy, substituiertes Hetaryl, substituiertes Phenoxyalkyl oder substituiertes Hetaryloxyalkyl steht

20

sowie die stereo- und enantiomerenreinen Formen von Verbindungen der Formel (I) erhält,

25

indem man Verbindungen der Formel (II)

$$\begin{array}{c|c} X & O & O \\ \hline & O & A & B \\ \hline & Z_n & O \end{array}$$
 (II)

in welcher

X, Y, Z, n, A und B die oben angegebene Bedeutung haben und

5 R⁸ für Alkyl steht

mit einer Base und Verbindungen der Formel (III)

$$Hal - C - R^1$$
 (III)

in welcher

R¹ die oben angegebene Bedeutung hat und

Hal für Halogen, insbesondere für Chlor oder Brom steht,

15

20

gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungsmittels umsetzt.

Überraschenderweise können nach dem erfindungsgemäßen Verfahren die o.g. Verbindungen auf einfachere Weise, in einem Eintopfverfahren, ohne Isolierung der Zwischenstufen, in höherer Reinheit und in besserer Ausbeute hergestellt werden.

In den allgemeinen Formeln (I), (II) und (III) stehen die Substituenten

- X bevorzugt für C_1 - C_6 -Alkyl, Halogen, C_1 - C_6 -Alkoxy oder C_1 - C_3 -Halogenal-kyl,
 - Y bevorzugt für Wasserstoff, C_1 - C_6 -Alkyl, Halogen, C_1 - C_6 -Alkoxy oder C_1 - C_3 -Halogenalkyl,
- 30 Z bevorzugt für C_1 - C_6 -Alkyl, Halogen oder C_1 - C_6 -Alkoxy,

5

20

25

n bevorzugt für eine Zahl von 0 bis 3,

oder wobei die Reste X und Z gemeinsam mit dem Phenylrest, an den sie gebunden sind, den Naphthalinrest der Formel

- 4 -

in welchem Y die oben angegebene Bedeutung hat,

10 A bevorzugt für jeweils gegebenenfalls durch Halogen substituiertes C₁-C₁₂-Alkyl, C₂-C₈-Alkenyl, C₁-C₁₀-Alkoxy-C₁-C₈-alkyl, für gegebenenfalls durch Halogen, C₁-C₆-Alkyl oder C₁-C₆-Alkoxy substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl, in welchem gegebenenfalls eine oder zwei nicht direkt benachbarte Methylengruppen durch Sauerstoff und/oder Schwefel ersetzt sind oder für jeweils gegebenenfalls durch Halogen, C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Halogenalkyl, C₁-C₆-Alkoxy, C₁-C₆-Halogenalkoxy, Cyano oder Nitro substituiertes Phenyl, Phenyl-C₁-C₆-alkyl,

B bevorzugt für C_1 - C_{12} -Alkyl oder C_1 - C_8 -Alkoxy- C_1 - C_6 -alkyl oder

A, B und das Kohlenstoffatom an das sie gebunden sind, bevorzugt für C_5 - C_{10} -Cycloalkyl oder C_5 - C_{10} -Cycloalkenyl, worin gegebenenfalls eine Methylengruppe durch Sauerstoff oder Schwefel ersetzt ist und welche gegebenenfalls durch C_1 - C_8 -Alkyl, C_3 - C_{10} -Cycloalkyl, C_1 - C_8 -Halogenalkyl, C_1 - C_8 -Alkoxy, C_1 - C_8 -Alkylthio, Halogen oder Phenyl substituiert sind oder

A, B und das Kohlenstoff, an das sie gebunden sind, bevorzugt für C_5 - C_8 -Cycloalkyl oder C_5 - C_8 -Cycloalkenyl, in dem zwei Kohlenstoffatome durch

WO 01/68625 PCT/EP01/02440

jeweils gegebenenfalls durch C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkoxy oder Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkandiyl, C₃-C₆-Alkendiyl oder C₄-C₆-Alkandiendiyl miteinander verbunden sind, worin jeweils gegebenenfalls eine Methylengruppe durch Sauerstoff oder Schwefel ersetzt ist.

5

- R^8 bevorzugt für C_1 - C_6 -Alkyl,
- Hal bevorzugt für Chlor oder Brom,

10 R¹ bevorzugt für jeweils gegebenenfalls durch Halogen substituiertes C₁-C₂₀-Alkyl, C₁-C₂₀-Alkoxy, C₂-C₂₀-Alkenyl, C₃-C₁₀-Alkenyloxy, C₁-Cଃ-Alkoxy-C₁-Cଃ-alkyl, C₁-Cଃ-Alkylthio-C₁-Cଃ-alkyl, gegebenenfalls durch C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkoxy, Fluor oder Chlor substituiertes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Ringatomen, das durch Sauerstoff- und/oder Schwefelatome unterbrochen sein kann,

für jeweils gegebenenfalls durch Halogen, Nitro, C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy, C_1 - C_6 -Halogenalkyl oder C_1 - C_6 -Halogenalkoxy-substituiertes Phenyl oder Phenoxy,

20

für gegebenenfalls durch Halogen, C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy, C_1 - C_6 -Halogenalkyl, C_1 - C_6 -Halogenalkoxy-substituiertes Phenyl- C_1 - C_6 -alkyl oder Phenyl- C_1 - C_4 -alkyloxy,

25

für gegebenenfalls durch Halogen oder C₁-C₆-Alkyl-substituiertes Hetaryl,

für gegebenenfalls durch Halogen oder C_1 - C_6 -Alkyl-substituiertes Phenoxy- C_1 - C_6 -alkyl,

30

für gegebenenfalls durch Halogen, Amino oder C_1 - C_6 -Alkyl-substituiertes Hetaryloxy- C_1 - C_6 -alkyl.

20

In den allgemeinen Formeln (I), (II) und (III) stehen die Substituenten

- besonders bevorzugt für C₁-C₄-Alkyl, Fluor, Chlor, Brom, C₁-C₄-Alkoxy
 oder C₁-C₂-Halogenalkyl,
 - y besonders bevorzugt für Wasserstoff, C_1 - C_4 -Alkyl, Fluor, Chlor, Brom, C_1 - C_4 -Alkoxy oder C_1 - C_2 -Halogenalkyl,
- 10 Z besonders bevorzugt für C_1 - C_4 -Alkyl, Fluor, Chlor, Brom oder C_1 - C_4 -Alkoxy,
 - n besonders bevorzugt für eine Zahl von 0 bis 2,
- 15 A, B und das Kohlenstoffatom an das sie gebunden sind, besonders bevorzugt für C₅-C₈-Cycloalkyl, worin jeweils gegebenenfalls eine Methylengruppe durch Sauerstoff oder Schwefel ersetzt ist und welche gegebenenfalls durch C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₃-Halogenalkyl, C₁-C₆-Alkoxy, Fluor oder Chlor substituiert sind oder

A, B und das Kohlenstoff, an das sie gebunden sind, besonders bevorzugt für C₅-C₆-Cycloalkyl, in dem zwei Kohlenstoffatome durch jeweils gegebenenfalls durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Fluor, Chlor oder Brom substituiertes C₃-C₅-Alkandiyl, C₃-C₅-Alkendiyl, worin jeweils gegebenenfalls eine Methylengruppe durch Sauerstoff oder Schwefel ersetzt ist, oder durch Butadiendiyl miteinander verbunden sind.

- R^8 besonders bevorzugt für C_1 - C_4 -Alkyl,
- 30 Hal besonders bevorzugt für Chlor oder Brom,

Besonders bevorzugt für jeweils gegebenenfalls durch Fluor oder Chlor substituiertes C₁-C₁₆-Alkyl, C₁-C₁₆-Alkoxy, C₃-C₆-Alkenyloxy, C₂-C₁₆-Alkenyl, C₁-C₆-Alkoxy-C₁-C₄-alkyl, C₁-C₆-Alkylthio-C₁-C₄-alkyl, gegebenenfalls durch Methyl, Ethyl, Methoxy, Fluor oder Chlor substituiertes Cycloalkyl mit 3 bis 7 Ringatomen, das durch 1 bis 2 Sauerstoff- und/oder Schwefelatome unterbrochen sein kann,

für jeweils gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Nitro, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_3 -Halogenalkyl oder C_1 - C_3 -Halogenalkoxy-substituiertes Phenyl, Phenoxy oder Benzyloxy,

für gegebenenfalls durch Halogen oder C₁-C₆-Alkyl-substituiertes Hetaryl.

In den allgemeinen Formeln (I), (II) und (III) stehen die Substituenten

15

5

10

- X ganz besonders bevorzugt für Methyl, Ethyl, Propyl, i-Propyl, Fluor, Chlor, Brom, Methoxy, Ethoxy oder Trifluormethyl,
- y ganz besonders bevorzugt für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, i-Propyl,
 Butyl, i-Butyl, tert.-Butyl, Fluor, Chlor, Brom, Methoxy, Ethoxy oder Trifluormethyl,
 - Z ganz besonders bevorzugt für Methyl, Ethyl, i-Propyl, Butyl, i-Butyl, tert.-Butyl, Fluor, Chlor, Brom, Methoxy oder Ethoxy,

25

- n ganz besonders bevorzugt für eine Zahl von 0 bis 1,
- A, B und das Kohlenstoffatom an das sie gebunden sind, ganz besonders bevorzugt für C₃-C₈-Cycloalkyl, worin jeweils gegebenenfalls eine Methylengruppe durch Sauerstoff oder Schwefel ersetzt ist und welche gegebenenfalls durch

Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, iso-Propoxy, Butoxy oder iso-Butoxy substituiert sind,

- R8 ganz besonders bevorzugt für Methyl, Ethyl, Propyl oder iso-Propyl,
- Hal besonders bevorzugt für Chlor oder Brom,

5

15

25

ganz besonders bevorzugt für jeweils gegebenenfalls durch Fluor oder Chlor substituiertes C₁-C₁₄-Alkyl, C₁-C₁₀-Alkoxy, C₂-C₁₄-Alkenyl, C₃-C₆-Alkenyloxy, C₁-C₄-Alkoxy-C₁-C₂-alkyl, C₁-C₄-Alkylthio-C₁-C₂-alkyl oder Cycloalkyl mit 3 bis 6 Ringatomen, das durch 1 bis 2 Sauerstoff- und/oder Schwefelatome unterbrochen sein kann,

für jeweils gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Propyl, i-Propyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Nitro-substituiertes Phenyl, Phenoxy oder Benzyloxy,

für gegebenenfalls durch Chlor, Methyl oder Ethyl-substituiertes Pyridyl.

Eine ganz besonders bevorzugte Verbindung der Formel (I) ist die Verbindung der Formel (Ia)

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

die durch Umsetzung der Verbindung der Formel (IIa)

$$CH_3$$
 CH_3 CH_5 CH_3 CH_3 CH_3

mit NaOH und der Verbindung der Formel

5

$$H_3C$$
 CH_3
 CI
 $CIIIa$

erhalten wird.

Eine weitere ganz besonders bevorzugte Verbindung der Formel (I) ist die Verbindung der Formel (Ib)

$$\begin{array}{c|c} CI & O \\ \hline \\ CI & O \\ \hline \\ CH_3 & C \\ \hline \\ CH_3 & (Ib) \\ \end{array}$$

die durch Umsetzung der Verbindung der Formel (IIb)

mit NaOH und der Verbindung der Formel (IIIb)

$$H_3C$$
 CH_3
 CI
 CH_3
 CI
 $CIIIb)$

erhalten wird.

5

10

15

20

25

Als Basen (Deprotonierungsmittel) für die Ringschlußreaktion können alle üblichen Protonenakzeptoren eingesetzt werden. Vorzugsweise verwendbar sind Alkalimetallund Erdalkalimetalloxide, -hydroxide und -carbonate, wie Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Magnesiumoxid, Calciumoxid, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat und Calciumcarbonat, die auch in Gegenwart von Phasentransferkatalysatoren wie z.B. Tetrabutylammoniumbromid, Adogen Triethylbenzylammoniumchlorid, (Methyltrialkyl (C₈-C₁₀)ammoniumchlorid) oder TDA 1 (Tris-(methoxyethoxyethyl)-amin) eingesetzt werden können. Weiterhin können Alkalimetalle wie Natrium oder Kalium verwendet werden. Ferner sind Alkalimetall- und Erdalkalimetallamide und -hydride, wie Natriumamid, Natriumhydrid und Calciumhydrid, und außerdem Alkalimetall-alkoholate, wie Natriummethylat, Natrium-ethylat auch Kalium-tert.-butylat oder auch tert.-Amine wie Diazabicyclooctan (DABCO), Diazabicycloundecan (DBU), Diazabicyclononen (DBN) und Hünig-Base einsetzbar.

Als Verdünnungsmittel für die Ringschlußreaktion können alle gegenüber der eingesetzten Base inerten Solventien eingesetzt werden. Vorzugsweise verwendbar sind Kohlenwasserstoffe, wie Benzin, Benzol, Toluol, Xylol und Tetralin, ferner Halogen-

WO 01/68625 PCT/EP01/02440 - 11 -

kohlenwasserstoffe, wie Methylenchlorid, Chlorbenzol und o-Dichlorbenzol, außerdem Ether, wie Diethylether, Methyl-tert.-butylether, tert.-Amylether, Tetrahydrofuran und Dioxan, darüberhinaus stark polare Solventien, wie N,N-Dimethylformamid, N,N-Dimethylacetamid, N-Methylpyrrolidon, Dimethylsulfoxid und Sulfolan.

Nach erfolgter Ringschlußreaktion wird das Säurehalogenid zur Reaktionslösung gegeben.

Zum Abfangen von Chlorwasserstoffresten aus der Säurechloridherstellung können geringe Mengen üblicher Säureakzeptoren zugesetzt werden. Vorzugsweise verwendbar sind tertiäre Amine, wie Triethylamin, Pyridin, Diazabicyclooctan (DABCO), Diazabicycloundecan (DBU), Diazabicyclononen (DBN), Hünig-Base und N,N-Dimethylanilin, ferner Erdalkalimetalloxide, wie Magnesium- und Calciumoxid, außerdem Alkali- und Erdalkalimetallcarbonate, wie Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat und Calciumcarbonat.

Die Reaktionstemperaturen können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren innerhalb eines größeren Bereiches variiert werden. Im allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen zwischen -20°C und +200°C, vorzugsweise zwischen 0°C und 150°C.

Die Reaktion erfolgt im allgemeinen unter vermindertem Druck, vorzugsweise in einem Bereich von 50 - 500 mbar.

Bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens setzt man die Reaktionskomponenten der Formeln (II) und (III) und die deprotonierenden Basen im allgemeinen in etwa äquimolaren Mengen ein. Es ist jedoch auch möglich, die eine oder andere Komponente in einem größeren Überschuss (bis zu 5 Mol, vorzugsweise bis zu 2 Mol) zu verwenden.

20

5

WO 01/68625 PCT/EP01/02440 - 12 -

Die Ausgangsstoffe der Formel (II) sind bekannt. Ihre Herstellung ist in EP-A-647 637 beschrieben. Die Carbonsäurehalogenide der Formel (III) sind ebenfalls bekannt. Sie sind kommerziell erhältlich oder können nach allgemein üblichen Verfahren der organischen Chemie hergestellt werden.

5

Die Herstellung der Verbindungen der Formel (I) soll durch die folgenden Herstellungsbeispiele erläutert werden.

Herstellungsbeispiele

Beispiel 1

5

10

15

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ H_{3}C \\ \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ + NaOH \\ \\ Enol-Na-Salz \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_{3} \\ \\ + (H_{3}C)_{3}C \\ \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ \\ CH_{3} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_{3} \\ \\ CH_{3} \\ \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ \\ CH_{3} \\ \end{array}$$

In einem Kolben werden 1,1 mol Natriumhydroxid in 500 ml N,N-Dimethylacetamid vorgelegt, ein Vakuum von 200 mbar angelegt und die Mischung erhitzt. Bei gleichzeitiger Destillatabnahme von ca. 50 ml/h wird dann eine Lösung von 1 mol Diester in ca. 225 ml N,N-Dimethylacetamid in 4 h zudosiert. Es wird 2 h bei weiterer Destillatabnahme von ca. 50 ml/h nachgerührt. Anschließend wird bei 200 mbar noch weitere ca. 70 g Destillat abgenommen. Die Menge an Destillationssumpf beträgt am Ende 688,5 g.

Der Umsatz zum Enol-Na-Salz wird wie folgt bestimmt:

1/10 des Destillationssumpfes wird bei Raumtemperatur unter Rühren in 150 ml 5 %ige Salzsäure gegeben. Das ausgefällte Enol wird abfiltriert, mit 100 ml Wasser ausgerührt, erneut filtriert und im Vakuum bei 50°C getrocknet. Es wird 22,4 g Enol mit einem Gehalt von 88,0 % (72,4 % d. Th.) erhalten; in der Mutterlauge (152,4 g) wird noch 1,57 % (8,8 % d. Th.), im Waschwasser (101,5 g) noch 0,43 % (1,6 % d. Th.) Enol nachgewiesen. Die Gesamtausbeute an Enol beträgt somit 82,8 % d. Th.

5

10

15

20

137,7 g des Sumpfes wird in einem Kolben zusammen mit ca. 15 mol-% Triethylamin (zum Abfangen von HCl-Resten aus der Säurechloridherstellung) in 130 ml Methylcyclohexan vorgelegt. Bei 25 bis 30°C wird 0,25 mol 3,3-Dimethylbuttersäurechlorid in 2 h zudosiert. Es wird 2 h bei 25 bis 30°C nachgerührt. Anschließend wird die Reaktionsmischung ohne Kühlung in eine Lösung von 8,4 g Natriumhydrogencarbonat in 320 ml Wasser dosiert. Das Gemisch wird auf 50°C aufgeheizt und 1 h bei dieser Temperatur gerührt. Nach Abtrennung der wässrigen Phase werden 80 ml Wasser zugegeben. Es wird 30 min bei 50°C gerührt und die wässrige Phase abgetrennt. Die organische Phase wird auf 35°C abgekühlt, mit Impfkristallen versetzt und 1 h bei 25°C gerührt. Anschließend wird langsam auf -10°C abgekühlt und 1 h bei dieser Temperatur gerührt.

Ausgefallenes Produkt wird filtriert und getrocknet: 51,7 g (68,4 % d. Th. bezogen auf eingesetzten Diester)

Beispiel 2

In einem Kolben werden 2,2 mol Natriumhydroxid in 1000 ml N,N-Dimethylacetamid vorgelegt, ein Vakuum von 200 mbar angelegt und die Mischung erhitzt. Bei gleichzeitiger Destillatabnahme von ca. 200 g/h wird dann eine Lösung von 2 mol Hexylester in ca. 1 150 ml N,N-Dimethylacetamid in 4 h zudosiert. Es wird 2 h bei weiterer Destillatabnahme von ca. 200 g/h nachgerührt. Anschließend wird bei 200 mbar noch weitere ca. 120 g Destillat abgenommen. Die Menge an Destillationssumpf beträgt am Ende 1 484 g.

Der Umsatz zum Enol-Na-Salz wird auf zwei Arten bestimmt:

- 1. Eine Probe des Sumpfes wird mittels HPLC untersucht. Dabei wird das Na-Salz als freies Enol bestimmt. Es wird ein Gehalt von 40,0 % Enol ermittelt; dies entspricht einer Ausbeute von 94,8 % d. Th. bezogen auf Hexylester.
- 5 2. 1/20 des Destillationssumpfes wird bei Raumtemperatur unter Rühren in 150 ml 5 %ige Salzsäure gegeben. Das ausgefällte Enol wird abfiltriert, mit 100 ml Wasser ausgerührt, erneut filtriert und im Vakuum bei 50°C getrocknet. Es werden 32,4 g Enol mit einem Gehalt von 94,4 % erhalten; dies entspricht einer Ausbeute von 97,6 % d. Th. bezogen auf Hexylester.

10

15

20

148 g des Sumpfes wird in einem Kolben zusammen mit ca. 15 mol-% Triethylamin (zum Abfangen von HCl-Resten aus der Säurechloridherstellung) in 130 ml Methylcyclohexan vorgelegt. Bei 25 bis 30°C wird 0,25 mol 2,2-Dimethylbuttersäurechlorid in 2 h zudosiert. Es wird 2 h bei 25 bis 30°C nachgerührt. Anschließend wird die Reaktionsmischung ohne Kühlung in eine Lösung von 8,4 g Natriumhydrogencarbonat in 320 ml Wasser dosiert. Das Gemisch wird auf 50°C aufgeheizt und 1 h bei dieser Temperatur gerührt. Nach Abtrennung der wässrigen Phase werden 80 ml Wasser zugegeben. Es wird 30 min bei 50°C gerührt und die wässrige Phase abgetrennt. Die organische Phase wird auf 35°C abgekühlt, mit Impfkristallen versetzt und 1 h bei 25°C gerührt. Anschließend wird langsam auf -10°C abgekühlt und 1 h bei dieser Temperatur gerührt. Ausgefallenes Produkt wird filtriert und getrocknet: 73,7 g (89,1 % d. Th. bezogen auf eingesetzten Hexylester)

Patentansprüche

Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel (I) 1.

5

in welcher

für Alkyl, Halogen, Alkoxy oder Halogenalkyl steht, X

10

- für Wasserstoff, Alkyl, Halogen, Alkoxy oder Halogenalkyl steht, Y
- Z
 - für Alkyl, Halogen oder Alkoxy steht,

15

für eine Zahl von 0 bis 3 steht, oder wobei die Reste X und Z gemeinn sam mit dem Phenylrest an den sie gebunden sind, den Naphthalinrest der Formel

in welchem Y die oben angegebene Bedeutung hat,

20

für einen jeweils gegebenenfalls substituierten Rest aus der Reihe A Alkyl, Alkenyl, Alkoxyalkyl, Polyalkoxyalkyl und Alkylthioalkyl, für jeweils gesättigtes oder ungesättigtes und gegebenenfalls substituiertes

Cycloalkyl oder Heterocyclyl oder für jeweils gegebenenfalls durch Halogen, Alkyl, Halogenalkyl, Alkoxy, Halogenalkoxy, Cyano oder Nitro substituiertes Aryl, Arylalkyl oder Hetaryl steht,

B für Alkyl oder Alkoxyalkyl steht oder

A und B gemeinsam mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind für einen gesättigten oder ungesättigen, gegebenenfalls substituierten Carbocyclus oder Heterocyclus stehen,

10

15

5

R¹ für jeweils gegebenenfalls durch Halogen substituiertes Alkyl, Alkoxy, Alkenyl, Alkenyloxy, Alkoxyalkyl, Alkylthioalkyl, Polyalkoxyalkyl oder gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl, das durch Heteroatome unterbrochen sein kann, gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder Phenoxy, gegebenenfalls substituiertes Phenylalkyl oder Phenylalkyloxy, substituiertes Hetaryl, substituiertes Phenoxyalkyl oder substituiertes Hetaryloxyalkyl steht

dadurch gekennzeichnet, dass man Verbindungen der Formel (II)

20

in welcher

X, Y, Z, n, A und B die oben angegebene Bedeutung haben und

25

R⁸ für Alkyl steht

mit einer Base und Verbindungen der Formel (III)

in welcher

5 R¹ die oben angegebene Bedeutung hat und

Hal für Halogen steht,

gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungsmittels umsetzt.

10

Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel (I) gemäß
 Anspruch 1

in welcher

15

20

- X für C_1 - C_6 -Alkyl, Halogen, C_1 - C_6 -Alkoxy oder C_1 - C_3 -Halogenalkyl steht,
- Y für Wasserstoff, C_1 - C_6 -Alkyl, Halogen, C_1 - C_6 -Alkoxy oder C_1 - C_3 -Halogenalkyl steht,
 - Z für C_1 - C_6 -Alkyl, Halogen oder C_1 - C_6 -Alkoxy steht,
 - n für eine Zahl von 0 bis 3 steht,

25

oder wobei die Reste X und Z gemeinsam mit dem Phenylrest, an den sie gebunden sind, den Naphthalinrest der Formel

5

10

15

20

25

PCT/EP01/02440

in welchem Y die oben angegebene Bedeutung hat,

A für jeweils gegebenenfalls durch Halogen substituiertes C₁-C₁₂-Alkyl, C₂-C₈-Alkenyl, C₁-C₁₀-Alkoxy-C₁-C₈-alkyl, für gegebenenfalls durch Halogen, C₁-C₆-Alkyl oder C₁-C₆-Alkoxy substituiertes C₃-C₈-Cycloalkyl, in welchem gegebenenfalls eine oder zwei nicht direkt benachbarte Methylengruppen durch Sauerstoff und/oder Schwefel ersetzt sind oder für jeweils gegebenenfalls durch Halogen, C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Halogenalkyl, C₁-C₆-Alkoxy, C₁-C₆-Halogenalkoxy, Cyano oder Nitro substituiertes Phenyl oder Phenyl-C₁-C₆-alkyl steht,

B für C_1 - C_{12} -Alkyl oder C_1 - C_8 -Alkoxy- C_1 - C_6 -alkyl steht oder

A, B und das Kohlenstoffatom an das sie gebunden sind, für C_5 - C_{10} -Cycloalkyl oder C_5 - C_{10} -Cycloalkenyl stehen, worin gegebenenfalls eine Methylengruppe durch Sauerstoff oder Schwefel ersetzt ist und welche gegebenenfalls durch C_1 - C_8 -Alkyl, C_3 - C_{10} -Cycloalkyl, C_1 - C_8 -Halogenalkyl, C_1 - C_8 -Alkoxy, C_1 - C_8 -Alkylthio, Halogen oder Phenyl substituiert sind oder

A, B und das Kohlenstoff, an das sie gebunden sind, für C₅-C₈-Cycloalkyl oder C₅-C₈-Cycloalkenyl stehen, in dem zwei Kohlenstoffatome durch jeweils gegebenenfalls durch C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkoxy oder Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkandiyl, C₃-C₆-Alkendiyl oder C₄-C₆-Alkandiendiyl miteinander verbunden sind, worin jeweils gegebenenfalls eine Methylengruppe durch Sauerstoff oder Schwefel ersetzt ist.

5

10

15

20

25

R¹ für jeweils gegebenenfalls durch Halogen substituiertes C₁-C₂₀-Alkyl, C₁-C₂₀-Alkoxy, C₂-C₂₀-Alkenyl, C₃-C₁₀-Alkenyloxy, C₁-C₈-Alkoxy-C₁-C₈-alkyl, C₁-C₈-Alkylthio-C₁-C₈-alkyl, gegebenenfalls durch C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkoxy, Fluor oder Chlor substituiertes Cycloalkyl mit 3 bis 8 Ringatomen, das durch Sauerstoff- und/oder Schwefelatome unterbrochen sein kann, steht,

für jeweils gegebenenfalls durch Halogen, Nitro, C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy, C_1 - C_6 -Halogenalkyl oder C_1 - C_6 -Halogenalkoxy-substituiertes Phenyl oder Phenoxy steht;

 $\label{eq:continuous_continuous$

für gegebenenfalls durch Halogen oder C_1 - C_6 -Alkyl-substituiertes Hetaryl steht,

für gegebenenfalls durch Halogen oder C_1 - C_6 -Alkyl-substituiertes Phenoxy- C_1 - C_6 -alkyl steht,

für gegebenenfalls durch Halogen, Amino oder C_1 - C_6 -Alkyl-substituiertes Hetaryloxy- C_1 - C_6 -alkyl steht,

dadurch gekennzeichnet, dass man Verbindungen der Formel (II)

in welcher

X, Y, Z, n, A und B die oben angegebene Bedeutung haben und

5

 R^8 für C_1 - C_6 -Alkyl steht

mit einer Base und Verbindungen der Formel (III)

10

in welcher

R1 die oben angegebene Bedeutung hat und

15

Hal für Chlor oder Brom steht

gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungsmittels umsetzt.

Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel (I) gemäß
 Anspruch 1

in welcher

- 25
- X für C_1 - C_4 -Alkyl, Fluor, Chlor, Brom, C_1 - C_4 -Alkoxy oder C_1 - C_2 -Halogenalkyl steht,
- Y für Wasserstoff, C_1 - C_4 -Alkyl, Fluor, Chlor, Brom, C_1 - C_4 -Alkoxy oder C_1 - C_2 -Halogenalkyl steht,
- 30
- Z für C₁-C₄-Alkyl, Fluor, Chlor, Brom oder C₁-C₄-Alkoxy steht,

WO 01/68625 PCT/EP01/02440

- n für eine Zahl von 0 bis 2 steht,
- A, B und das Kohlenstoffatom an das sie gebunden sind, für C₅-C₈-Cycloalkyl stehen, worin jeweils gegebenenfalls eine Methylengruppe durch Sauerstoff oder Schwefel ersetzt ist und welche gegebenenfalls durch C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₃-Halogenalkyl, C₁-C₆-Alkoxy, Fluor oder Chlor substituiert sind oder
- A, B und das Kohlenstoff, an das sie gebunden sind, für C₅-C₆-Cycloalkyl stehen, in dem zwei Kohlenstoffatome durch jeweils gegebenenfalls durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Fluor, Chlor oder Brom substituiertes C₃-C₅-Alkandiyl, C₃-C₅-Alkendiyl, worin jeweils gegebenenfalls eine Methylengruppe durch Sauerstoff oder Schwefel ersetzt ist, oder durch Butadiendiyl miteinander verbunden sind.
 - R¹ für jeweils gegebenenfalls durch Fluor oder Chlor substituiertes C₁-C₁₆-Alkyl, C₁-C₁₆-Alkoxy, C₃-C₆-Alkenyloxy, C₂-C₁₆-Alkenyl, C₁-C₆-Alkoxy-C₁-C₄-alkyl, C₁-C₆-Alkylthio-C₁-C₄-alkyl, gegebenenfalls durch Methyl, Ethyl, Methoxy, Fluor oder Chlor substituiertes Cycloalkyl mit 3 bis 7 Ringatomen, das durch 1 bis 2 Sauerstoff- und/oder Schwefelatome unterbrochen sein kann, steht,
 - für jeweils gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Nitro, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_3 -Halogenalkyl oder C_1 - C_3 -Halogenalkoxy-substituiertes Phenyl, Phenoxy oder Benzyloxy steht;

für gegebenenfalls durch Halogen oder C_1 - C_6 -Alkyl-substituiertes Hetaryl steht,

30

25

5

10

15

20

$$X$$
 O
 A
 B
 C
 Z
 D
 Z
 D

in welcher

5

X, Y, Z, n, A und B die oben angegebene Bedeutung haben und

 R^8 für C_1 - C_4 -Alkyl steht

mit einer Base und Verbindungen der Formel (III)

in welcher

15

20

25

R¹ und Hal die oben angegebene Bedeutung haben

gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungsmittels umsetzt.

4. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel (I) gemäß
Anspruch 1

in welcher

X für Methyl, Ethyl, Propyl, i-Propyl, Fluor, Chlor, Brom, Methoxy, Ethoxy oder Trifluormethyl steht,

5

20

25

30

- Y für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, i-Propyl, Butyl, i-Butyl, tert.-Butyl, Fluor, Chlor, Brom, Methoxy, Ethoxy oder Trifluormethyl steht,
- Z für Methyl, Ethyl, i-Propyl, Butyl, i-Butyl, tert.-Butyl, Fluor, Chlor, Brom, Methoxy oder Ethoxy steht,
 - n für eine Zahl von 0 bis 1 steht,
- 10 A, B und das Kohlenstoffatom an das sie gebunden sind, für C₃-C₈-Cycloalkyl stehen, worin jeweils gegebenenfalls eine Methylengruppe durch
 Sauerstoff oder Schwefel ersetzt ist und welche gegebenenfalls durch
 Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, Trifluormethyl, Methoxy,
 Ethoxy, n-Propoxy, iso-Propoxy, Butoxy oder iso-Butoxy substituiert
 sind,
 - R¹ für jeweils gegebenenfalls durch Fluor oder Chlor substituiertes C₁-C₁₄-Alkyl, C₁-C₁₀-Alkoxy, C₂-C₁₄-Alkenyl, C₃-C₆-Alkenyloxy, C₁-C₄-Alkoxy-C₁-C₂-alkyl, C₁-C₄-Alkylthio-C₁-C₂-alkyl oder Cycloalkyl mit 3 bis 6 Ringatomen, das durch 1 bis 2 Sauerstoff- und/oder Schwefelatome unterbrochen sein kann, steht,

für jeweils gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Propyl, i-Propyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Nitro-substituiertes Phenyl, Phenoxy oder Benzyloxy steht;

für gegebenenfalls durch Chlor, Methyl oder Ethyl-substituiertes Pyridyl, steht,

dadurch gekennzeichnet, dass man Verbindungen der Formel (II)

in welcher

5

20

X, Y, Z, n, A und B die oben angegebene Bedeutung haben und

R⁸ für Methyl, Ethyl, Propyl oder iso-Propyl steht,

mit einer Base und Verbindungen der Formel (III)

in welcher

15 R¹ und Hal die oben angegebene Bedeutung haben

gegebenenfalls in Gegenwart eines Verdünnungsmittels umsetzt.

5. Verfahren zur Herstellung der Verbindung der Formel (Ia)

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3

dadurch gekennzeichnet, dass man die Verbindung der Formel (IIa)

$$CH_3$$
 CH_5 CH_3 CH_5 (IIa)

mit NaOH und der Verbindung der Formel

$$H_3C$$
 CH_3
 CI
 $(IIIa)$

umsetzt.

5

10

6. Verfahren zur Herstellung der Verbindung der Formel (Ib)

$$\begin{array}{c} CI \\ O \\ CI \\ O \\ CH_3 \end{array} \tag{Ib}$$

dadurch gekennzeichnet, dass man die Verbindung der Formel (IIb)

$$CI$$
 O O C_2H_5 (IIb)

5

mit NaOH und der Verbindung der Formel (IIIb)

$$H_3C$$
 CH_3
 CI
 CI
 CH_3
 CI

10

umsetzt.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Ir national Application No FuT/EP 01/02440

A. CLASSII IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C07D307/60			
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	cation and IPC		
	SEARCHED			
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by classificat $C07D$	ion symbols)		
11.0 /	C07D			
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields se	earched	
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data ba	ase and, where practical, search terms used	.)	
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ			
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	elevant passages	Relevant to claim No.	
Х	DE 43 37 853 A (BAYER AG) 23 March 1995 (1995-03-23) page 91 -page 93		1-6	
X	EP 0 528 156 A (BAYER AG) 24 February 1993 (1993-02-24) cited in the application claim 6		1-6	
A	US 5 585 504 A (DESMOND RICHARD 17 December 1996 (1996-12-17) the whole document	ET AL)	1-6	
Furl	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.	
'A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance 'E' earlier document but published on or after the international filing date 'L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) 'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means 'P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		 *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family 		
	e actual completion of the international search 13 July 2001	Date of mailing of the international sea 19/07/2001	arch report	
ļ			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Fritz, M		

2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Ir: "national Application No トレ「/EP 01/02440

Patent docu		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 43378	353 A	23-03-1995	AU BR CN CN DE EP ES GR JP US US ZA	7159994 A 9403768 A 1292375 A 1103642 A,B 59407726 D 0647637 A 2127859 T 3029455 T 7179450 A 5610122 A 5719310 A 9407183 A	30-03-1995 16-05-1995 25-04-2001 14-06-1995 11-03-1999 12-04-1995 01-05-1999 28-05-1999 18-07-1995 11-03-1997 17-02-1998 11-05-1995
EP 05281	.56 A	24-02-1993	DE AU BR DE ES GR JP JP KR MX US ZA	4216814 A 645701 B 1959992 A 9202653 A 59208263 D 2099770 T 3023258 T 3113078 B 5294953 A 227884 B 9204006 A 5262383 A 9205260 A	21-01-1993 20-01-1994 21-01-1993 16-03-1993 30-04-1997 01-06-1997 30-07-1997 27-11-2000 09-11-1993 01-11-1999 01-07-1993 16-11-1993 28-04-1993
US 55855	504 A	17-12-1996	AU BR CN CZ FI SK WO	3510595 A 9508927 A 1159191 A,B 9700792 A 971104 A 31697 A 9608482 A	29-03-1996 30-12-1997 10-09-1997 16-07-1997 14-03-1997 08-10-1997 21-03-1996

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

For T/EP 01/02440

IPK 7	CO7D307/60		
		- Wil-tian and day IDV	
	lernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas: RCHIERTE GEBIETE	Sifikation und der IPA	
Recherchier	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol C07D	le)	
Recherchier	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	weit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na ternal, WPI Data, PAJ	ame der Datenbank und evtl. verwendete \$	Suchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 43 37 853 A (BAYER AG) 23. März 1995 (1995-03-23) Seite 91 -Seite 93		1-6
X	EP 0 528 156 A (BAYER AG) 24. Februar 1993 (1993-02-24) in der Anmeldung erwähnt Anspruch 6		1-6
A	US 5 585 504 A (DESMOND RICHARD 17. Dezember 1996 (1996-12-17) das ganze Dokument 	ET AL)	1-6
	itere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
° Besonder 'A' Veröffe aber i 'E' älteres Anme 'L' Veröffe scheii ander soll or ausge 'O' Veröffe eine i 'P' Veröffe dem i	re Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist s Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen eldedatum veröffentlicht worden ist entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie eführt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	kann nicht als auf erfinderischer I atigk werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben	worden ist und mit der r zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden ittung; die beanspruchte Erfindung shung nicht als neu oder auf ichtet werden ittung; die beanspruchte Erfindung eit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist
	s Abschlusses der internationalen Recherche 13. Juli 2001	Absendedatum des internationalen Red	cherchenderichts
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteter Fritz, M	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlic gen, die zur selben Patentfamilie gehören

Ir rationales Aktenzeichen
PUT/EP 01/02440

Im Recherchenberich angeführtes Patentdokur		Datum der Veröffentlichung		itglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 4337853	А	23-03-1995	AU BR CN CN DE EP ES GR JP US US ZA	7159994 9403768 1292375 1103642 59407726 0647637 2127859 3029455 7179450 5610122 5719310 9407183	A A A , B D A T T A A A	30-03-1995 16-05-1995 25-04-2001 14-06-1995 11-03-1999 12-04-1995 01-05-1999 28-05-1999 18-07-1995 11-03-1997 17-02-1998 11-05-1995
EP 0528156	A	24-02-1993	DE AU BR DE ES GR JP JP KR MX US ZA	4216814 645701 1959992 9202653 59208263 2099770 3023258 3113078 5294953 227884 9204006 5262383 9205260	B A A D T T B A B A A	21-01-1993 20-01-1994 21-01-1993 16-03-1993 30-04-1997 01-06-1997 27-11-2000 09-11-1993 01-11-1999 01-07-1993 16-11-1993 28-04-1993
US 5585504	Α	17-12-1996	AU BR CN CZ FI SK WO	3510595 9508927 1159191 9700792 971104 31697 9608482	A A,B A A	29-03-1996 30-12-1997 10-09-1997 16-07-1997 14-03-1997 08-10-1997 21-03-1996